[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 1004762 A
EP 0425440 B1

[12] **STANDARD PATENT SPECIFICATION**
標準專利說明書

[21] Application No. 申請編號
98103939.1

[22] Date of filing 提交日期
07.05.1998

[51] Int.Cl.[5] G03F

[30] Priority 優先權
27.10.1989 CH 3901/89

[45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期
04.12.1998

EP Application No. & Date 歐洲專利申請編號及日期
EP 90810802.0 19.10.1990

EP Publication No. 歐洲專利發表編號
EP 0425440

Publication date of EP grant of the patent 批予歐洲專利的發表日期
17.11.1994

[73] Proprietor 專利所有人
CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.,
Klybeckstrasse 141, CH 4057 Basel, Switzerland 西巴特殊化學品控股有限公司，瑞士

[72] Inventor 發明人
HOFMANN, MANFRED
KLINGERT, BERND
HUNZIKER, MAX
WIESENDANGER, ROLF
SCHULTHESS, ADRIAN
BERNHARD, PAUL

[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址
China Patent Agent (H.K.) Ltd., 22/Fl., Great Eagle Centre, 23, Harbour Road, Wanchai, Hong Kong
中國專利代理(香港)有限公司，香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心 22 樓

[54] METHOD OF ADJUSTING THE PHOTOSENSITIVITY OF PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITIONS 用於確定可光化聚合的組分的幅照靈敏度的方法